

ЗАПАСЕННАЯ ЭНЕРГИЯ В МОНОКРИСТАЛЛАХ ФТОРИДОВ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ИЗЛУЧЕНИЯ

А. А. ВОРОБЬЕВ, Е. К. ЗАВАДОВСКАЯ, Н. М. ТИМОШЕНКО

В процессе взаимодействия излучения с твердым телом определенная доля энергии излучения необратимо рассеивается. Часть энергии излучения затрачивается на образование дефектов в твердом теле, определенное количество которых сохраняется после прекращения облучения, увеличивая при этом запас потенциальной энергии. Эта энергия, называемая запасенной, определяет собой суммарные нарушения, производимые радиацией в твердом теле. Энергия, запасенная в твердом теле, выделяется при его нагревании или растворении [1].

Полную запасенную энергию Q , выделяемую в образце в интервале температур между T_1 и T_2 , можно определить из уравнения

$$Q = \int_{T_1}^{T_2} C \cdot dT - \int_{t_1}^{t_2} R \cdot dt. \quad (1)$$

Первый член в правой части определяет собой количество тепла, аккумулируемое образцом в интервале температур между T_1 и T_2 , второй член соответствует количеству тепла, поступаемому к образцу в течение времени $t_2 - t_1$ со скоростью R кал/сек [2].

C — теплоемкость вещества, причем предполагается, что отжиг не влияет на теплоемкость.

При совместном одинаковом нагреве облученного и необлученного образцов до температуры T_1 , при которой начинается выделение запасенной энергии, температура облученного образца становится выше температуры необлученного образца и достигает максимума приблизительно при температуре T_2 , при которой выделение энергии прекращается. Если повышение температуры происходит быстро ($t_2 - t_1 \approx 0$), то количество тепла, передаваемое образцу от печи за время этого повышения темпе-

ратуры — $\int_{t_1}^{t_2} R \cdot dt$, ничтожно мало и величина Q может быть определена по

$$Q = \int_{T_1}^{T_2} C dt = \bar{C}(T_2 - T_1). \quad (2)$$

Изучение законов запасаения энергии и ее величины в сочетании с изменением некоторых других свойств твердого тела позволяет получить ценные сведения о природе нарушений и их устойчивости [3].

Исследования энергии, запасенной в металлах при пластической деформации и облучении, позволили высказаться за аналогию в их действии. Сведения о запасенной энергии в диэлектриках относятся в основном для кристаллов NaCl, подвергнутых действию излучения [4, 5, 6, 7]. Эти исследования не вскрывают закономерностей в запасании энергии в ионных кристаллах и могут быть полезны лишь для некоторой оценки количественных результатов. Кроме того, полученные различными авторами экспериментальные результаты трудно сопоставить из-за неодинаковых методик исследования и предыстории исследуемого материала.

Исследования величины запасенной энергии и изменение ее от химического состава соединения проведены А. В. Кузьминой [8] для щелочногалоидных кристаллов, облученных γ -лучами. Автором установлена закономерность в изменении величины запасенной энергии в ряду щелочногалоидных кристаллов, а именно — в кристаллах с большей энергией решетки запасается под действием излучения большая энергия.

Постановка исследований

В наших исследованиях были затронуты следующие вопросы:

1. Сохраняется ли зависимость величины запасенной энергии от химического состава, установленная для щелочногалоидных кристаллов, для другой группы ионных кристаллов, отличных от щелочногалоидных типом и энергией решетки.

2. Установить характер изменения величины запасенной энергии от дозы облучения, оценить долю запасенной энергии от поглощенной вещством энергии излучения.

3. Выяснить действие различных видов излучения на характер радиационных нарушений в одном и том же материале.

Поставленные задачи решались путем исследования запасенной энергии в кристаллах фторидов щелочноземельных металлов CaF_2 , SrF_2 , и BaF_2 , выращенных авторами по методу Стокбаргера [9] в графитовых тиглях в вакууме 10^{-4} мм рт. ст.

Кристаллы облучались в реакторе ИРТ-2000 ИЯФ смешанным потоком (поток быстрых нейтронов $nV = 10^{11}$ нейтрон/см²сек. Поток тепловых нейтронов $nV = 1,6 \cdot 10^{13}$ нейтрон/см² сек). Облучение γ -лучами проводилось на источнике «Кобальт-60» с энергией 1,24 Мэв лучей служила установка РУП-200 (условия облучения напряжение — в дозном поле с интенсивностью 450 р/сек; источником рентгеновских 200 кв, ток — 20 ма). Поглощенная энергия в случае рентгеновских и γ -лучей определялась расчетом [10].

Запасенная энергия измерялась методом дифференциально-термического анализа в высокотемпературном вакуумном калориметре [19].

Результаты эксперимента

Зависимость запасенной энергии от химического состава соединения

Нагрев облученных кристаллов сопровождается отжигом дефектов, наведенных излучением и сохранившихся в кристалле после прекращения воздействия излучения, иными словами, выделением запасенной энергии.

На рис. 1 показана зависимость скорости выделения запасенной энергии $\frac{dQ}{dT}$ от температуры для кристаллов CaF_2 , SrF_2 и BaF_2 , облученных γ -лучами поглощенной дозой $6,25 \cdot 10^7$ рад. Площади, ограни-

ченые осью абсцисс и кривыми скорости выделения энергии $\frac{dQ}{dT}$, определяют собой запасенную кристаллом энергию.

Как видно из рис. 1, для фторидов щелочноземельных металлов наблюдается зависимость запасенной энергии от химического состава. При одинаковой поглощенной энергии в CaF_2 — материале с большей энергией решетки — аккумулируется энергии больше, чем в BaF_2 — материале с наименьшей энергией решетки в ряду фторидов.

Эта зависимость сохраняется и в случае облучения кристаллов в реакторе. Из приведенной на рис. 2 зависимости запасенной энергии от энергии решетки соединения следует, что в случае облучения в реакторе радиационных нарушений в CaF_2 больше, чем в BaF_2 .

Запасенная энергия при облучении рентгеновскими лучами измерялась в кристаллах CaF_2 и SrF_2 . При равной экспозиционной дозе облучения в CaF_2 поглощается меньшая часть энергии рентгеновских лучей, чем в SrF_2 ; запасенная же энергия в CaF_2 больше, чем в SrF_2 , т. е. сохраняется зависимость величины обратимых радиационных нарушений от энергии решетки соединения (табл. 1).

При облучении рентгеновскими лучами представляет интерес отношение запасенной энергии к поглощенной. Как видно из табл. 1, даже при меньшей поглощенной дозе отношение запасенной энергии к поглощенной (η) для CaF_2 на порядок больше, чем для SrF_2 . Выше сказанное дает основание предположить, что: 1) если при облучении рентгеновскими лучами указанными дозами идет только образование радиационных нарушений на уже имеющихся до облучения дефектах структуры, то их концентрация в CaF_2 превосходит концентрацию в SrF_2 . В пользу этого предположения свидетельствуют результаты измерения электропроводности [11]. Электропроводность (а следовательно, и концентрация дефектов) в необлученных кристаллах уменьшается в ряду фторидов при переходе от соединения с большей энергией решетки к соединению с меньшей энергией решетки;

2) если же облучение указанными дозами сопровождается образованием новых дефектов, то их концентрация в CaF_2 больше, чем в SrF_2 . Правда, трудно представить себе, что генерация новых дефектов в CaF_2 протекает энергичнее, чем в SrF_2 , поскольку энергия связи ионов в ре-

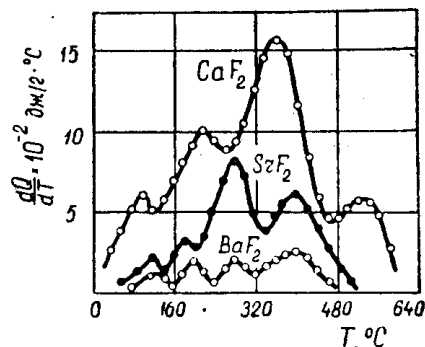


Рис. 1. Спектры выделения запасенной энергии в кристаллах CaF_2 , SrF_2 и BaF_2 , облученных γ -лучами (поглощенная доза $6,25 \cdot 10^7 \text{ рад}$; вес образцов CaF_2 $m = 5,136 \text{ г}$, SrF_2 $m = 5,718 \text{ г}$, BaF_2 $m = 7,502 \text{ г}$

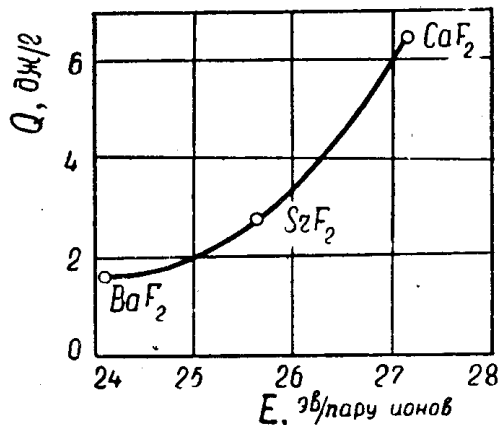


Рис. 2. Запасенная энергия в кристаллах фторидов щелочноземельных металлов, облученных в реакторе в течение 9 час.

Таблица 1

Запасенная энергия в кристаллах щелочноземельных фторидов после действия различных видов излучения

Материал	Рентгеновские лучи					Гамма-лучи					Реактор (время облучения 9 час.)	
	D (рентген)	D_n (рад)	Q		η (%)	D (рентген)	D_n (рад)	Q		η (%)	$\frac{\partial \text{ж}}{z}$	$\frac{\partial \text{ж}}{\text{моль}}$
			$\frac{\partial \text{ж}}{z}$	$\frac{\partial \text{ж}}{\text{моль}}$				$\frac{\partial \text{ж}}{z}$	$\frac{\partial \text{ж}}{\text{моль}}$			
CaF ₂	3,6·10 ⁶	6,6·10 ⁶	4,0	312,0	5,9	7,3·10 ⁷	6,25·10 ⁷	6,8	518,0	1,1	6,3	492,0
SrF ₂	3,7·10 ⁶	3·10 ⁷	2,0	252,0	0,68	8,1·10 ⁷	6,25·10 ⁷	2,7	340,0	0,43	2,8	352,0
BaF ₂	—	—	—	—	—	8,3·10 ⁷	6,25·10 ⁷	0,9	158,0	0,14	1,6	280,0

Примечание: D — экспозиционная доза, D_n — поглощенная доза, Q — запасенная энергия, η — отношение запасенной энергии к поглощенной.

шетке для CaF_2 больше, чем для SrF_2 , поэтому связь труднее нарушить, очевидно, в CaF_2 . Однако обратный процесс — радиационно-термический отжиг в CaF_2 — должен протекать медленнее, чем в SrF_2 (относительный свободный объем в CaF_2 меньше, чем в SrF_2 , поэтому диффузионные процессы будут в CaF_2 протекать медленнее).

Возможно, одновременное наличие обоих факторов (пункты 1 и 2) обеспечивает большую концентрацию дефектов в облученном CaF_2 , чем в SrF_2 , что проявляется не только в величине запасенной энергии. Так, исследования по термовысвечиванию облученных рентгеновскими лучами образцов CaF_2 и SrF_2 свидетельствуют, что запасенная светосумма в CaF_2 в несколько раз больше, чем в SrF_2 .

Исследования по запасенной энергии на новой группе ионных кристаллов — фторидах щелочноземельных металлов — подтвердили положения, выдвигаемые в ряде работ [1, 11, 12] о закономерной связи изменения свойств материалов под действием излучения от их энергии кристаллической решетки.

Согласно этим положениям физико-химические свойства соединений определяются их химическим составом, энергией связи ионов в решетке; эта же зависимость сохраняется и в случае изменения свойств материалов под действием излучения. Авторы [1, 11, 12] предполагают, что в кристаллах с большей энергией решетки сохраняется после облучения больше дефектов, а следовательно, и изменение свойств будет более значительное, чем в кристаллах со слабой связью ионов в решетке.

Нашими исследованиями показано, что при действии различных видов излучения: рентгеновского, γ -лучей и реакторного облучения в ряду фторидов щелочноземельных металлов наибольшая энергия запасается в CaF_2 , меньшая в SrF_2 и еще меньшая в BaF_2 .

Можно предположить, что после прекращения воздействия излучения в более устойчивом соединении — CaF_2 , сохраняется дефектов больше, чем в менее устойчивом — BaF_2 .

Кинетика запасенной энергии при облучении

Изменение величины запасенной энергии при облучении различными дозами позволяет судить о поведении материала в поле радиации, что представляет определенный теоретический и практический интерес.

Зависимость запасенной энергии в кристаллах CaF_2 , SrF_2 и BaF_2 от дозы исследована нами для γ -излучения.

Как видно из рис. 3, во всем интервале исследуемых доз запасенная энергия в CaF_2 превосходит запасенную энергию в SrF_2 и тем более в BaF_2 , т. е. сохраняется выше рассмотренная зависимость от энергии решетки соединения. Кинетика запасенной энергии в зависимости от поглощенной дозы имеет для всех трех составов одинаковый вид: быстрый рост запасенной энергии в начале облучения до доз $3 \cdot 10^8 \text{ рад}$ и выход на насыщение при больших дозах.

В CaF_2 происходит медленный, почти линейный рост запасенной энергии при дозах больше $3 \cdot 10^8 \text{ рад}$. Величина запасенной энергии в CaF_2 при максимальной дозе облучения $8,7 \cdot 10^8 \text{ рад}$ (10^9 рентген) составляет 12 Дж/г .

Можно предположить, что рост запасенной энергии с дозой обусловлен преобладанием процесса генерации дефектов над радиационно-термическим отжигом. Тенденция запасенной энергии к насыщению в SrF_2 и BaF_2 обусловлена, по-видимому, установлением равновесия между этими двумя процессами. Для CaF_2 выхода запасенной энергии на насыщение не наблюдается, возможно, потому, что в исследуемом интервале поглощенных доз процесс генерации дефектов преобладает над процессом радиационно-термического отжига.

Кинетика изменения запасенной энергии с ростом поглощенной энергии позволяет определить долю запасенной энергии в поглощенной и изменение ее от дозы облучения. Из приведенной на рис. 4 дозой зависимости отношения запасенной энергии к поглощенной следует, что при одинаковой поглощенной дозе процент запасенной энергии больше для

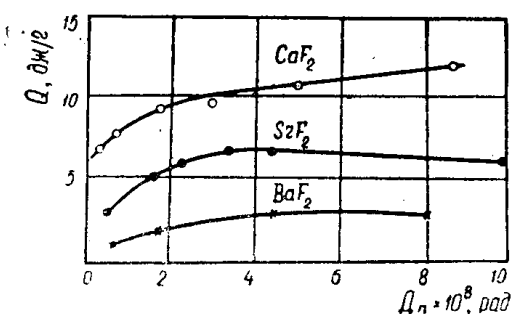


Рис. 3. Зависимость запасенной энергии во фторидах щелочноземельных металлов от поглощенной дозы при облучении γ -лучами

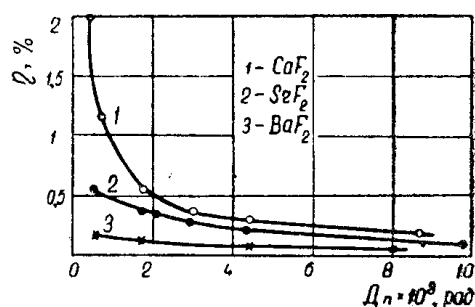


Рис. 4. Зависимость отношения запасенной энергии к поглощенной от поглощенной дозы γ -излучения

CaF_2 и меньше для BaF_2 (см. также табл. 1), т. е. CaF_2 является более эффективным аккумулятором энергии излучения.

С ростом поглощенной дозы запасенная энергия растет, но отношение запасенной энергии к поглощенной (η) уменьшается. Образно говоря, с ростом дозы облучения уменьшается эффективность запасаения энергии или к. п. д. аккумуляирования энергии кристаллом.

Если η для SrF_2 и BaF_2 слабо изменяется с дозой облучения, то для CaF_2 зависимость η от дозы облучения приближается по характеру к экспоненте. CaF_2 является более эффективным аккумулятором энергии при малых поглощенных дозах (табл. 1).

При малых поглощенных дозах η составляет для CaF_2 несколько процентов, в то время как для SrF_2 почти на порядок меньше. При больших поглощенных дозах запасенная энергия составляет для CaF_2 и SrF_2 десятые, а для BaF_2 даже сотые доли процента от поглощенной кристаллом энергии.

Большое значение η для малых поглощенных доз объяснить можно, очевидно, следующим. Как известно, в реальном кристалле всегда имеется определенное количество дефектов, поэтому при малых поглощенных дозах образование дефектов под действием излучения будет происходить в первую очередь на имеющихся в кристалле до облучения нарушениях структуры. Сюда относится, например, образование центров окраски на имеющихся в кристалле вакансиях, образование вакансий на каких-либо нарушениях структуры [13]. Эти процессы происходят с малыми затратами энергии.

Дальнейшее облучение сопровождается образованием дефектов за счет нарушения структуры самого вещества, что, очевидно, требует больших затрат энергии излучения; к тому же с ростом дозы облучения растет концентрация дефектов, что обуславливает, в свою очередь, усиление радиационно-термического отжига, вклад которого в начальной стадии облучения, по-видимому, незначителен.

Влияние различных видов излучения на устойчивость дефектов в кристаллах CoF_2 , SrF_2 и BaF_2

Характеристикой дефектов, создаваемых излучением, могут служить спектры выделения запасенной энергии.

Как видно из рис. 1, в спектрах выделения запасенной энергии в кристаллах фторидов, облученных γ -лучами, наблюдается четыре пика, соответствующих или же четырем разным типам дефектов или же, по крайней мере, одному и тому же типу дефекта, по различным его энергетическим состояниям. Этот вопрос для щелочноземельных фторидов до настоящего времени остается открытым. Одинаковое количество пиков в спектрах всех трех кристаллов свидетельствует, что в материалах с одинаковой структурой под действием излучения образуются аналогичные дефекты.

Максимумы пиков выделения запасенной энергии в SrF_2 и BaF_2 совпадают и приходятся на температуры 120°C , 200°C , 280°C и 400°C . Максимумы трех пиков выделения запасенной энергии в CaF_2 сдвинуты в область более высоких температур, чем в SrF_2 и BaF_2 , и приходятся на температуры 220°C , 360°C и 520°C . Это дает возможность предположить, что дефекты в CaF_2 , наведенные γ -излучением, являются термически более устойчивыми, чем в SrF_2 и BaF_2 . В пользу этого предположения говорит и тот факт, что выделение запасенной энергии, а следовательно, и отжиг дефектов в SrF_2 и BaF_2 , облученных указанной дозой, прекращается при нагревании до 520°C , в то время как в CaF_2 — лишь при нагревании выше 600°C .

В спектрах выделения запасенной энергии кристаллов CaF_2 и SrF_2 , облученных рентгеновскими лучами, наблюдается лишь три пика: в CaF_2 с максимумами при температурах 120 — 130°C , 220°C и 310°C , в SrF_2 — соответственно 100 — 130°C , 200°C и 280°C (рис. 5 и рис. 6). При облучении

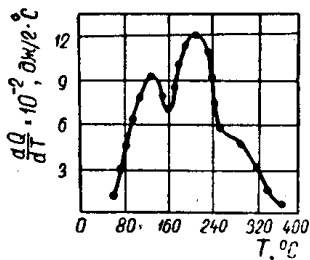


Рис. 5. Спектр выделения запасенной энергии в кристалле CaF_2 , облученном рентгеновскими лучами (поглощенная доза $6,6 \cdot 10^6$ рад, $m = 4,07$ г)

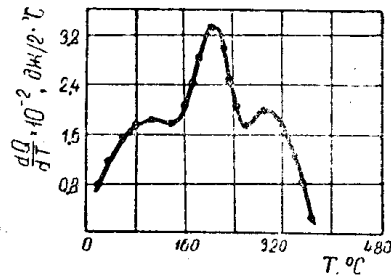


Рис. 6. Спектр выделения запасенной энергии в кристалле SrF_2 , облученном рентгеновскими лучами (поглощенная доза $3 \cdot 10^7$ рад, $m = 3,65$ г)

рентгеновскими лучами также сохраняется зависимость термической устойчивости дефектов от химического состава соединения.

Сравнивая спектры выделения запасенной энергии кристаллов CaF_2 и SrF_2 , облученных рентгеновскими и γ -лучами, можно заключить, что пики в низкотемпературной области (до 300°C) имеют максимумы при одинаковых температурах, при действии электромагнитного излучения образуются аналогичные дефекты в этой области.

В области температур выше 300°C в SrF_2 , облученном рентгеновскими лучами, отсутствует пик при температуре 400°C , а в CaF_2 — пик при

520°C. Интенсивный пик при температуре 360°C в облученном γ -лучами CaF_2 слабоинтенсивен и имеет максимум при 310°C при облучении рентгеновскими лучами. Следует заметить, что пики в области температур до 220°C имеют примерно одинаковую интенсивность в кристаллах одного и того же состава, облученных указанными видами излучения.

Вышеизложенные результаты можно объяснить следующим образом. При облучении рентгеновскими лучами (поглощенная доза мала) вклад в запасенную энергию вносят дефекты, образуемые излучением на уже имеющихся в кристалле до облучения нарушениях структуры. Поскольку эти дефекты образуются с минимальными затратами энергии, их разрушение также происходит легко. Эти дефекты, по-видимому, и определяют пики в запасенной энергии при температурах до 220°C.

Структурные нарушения при облучении рентгеновскими лучами, очевидно, незначительны, что и обуславливает слабые пики в запасенной энергии в CaF_2 при температуре 310°C и в SrF_2 — при 280°C и отсутствие пиков в высокотемпературной области. Облучение же γ -лучами (большие поглощенные дозы) сопровождается нарушениями структуры вещества и появлением, по-видимому, новых дефектов, что находит проявление в появлении в CaF_2 пика при температуре 520°C и сильного пика при 360°C. В SrF_2 также появляется два пика: при температуре 380—400°C и 500°C (рис. 7, кривые 1 и 3). В пользу этого предположения говорят результаты работы Фонга [14] по оптическому поглощению облученного γ -лучами CaF_2 , а также наши исследования по радиолизу порошков фторидов.

Представляет интерес проследить изменение интенсивности пиков с дозой облучения, что мы и сделаем на примере SrF_2 . Сравнивая рис. 6 и 7, замечаем, что в облученном рентгеновскими лучами SrF_2 наиболее интенсивны пики при температурах 100—130°C и 200°C. В облученном γ -лучами (рис. 7, кривые 1 и 3) SrF_2 интенсивность этих пиков почти не

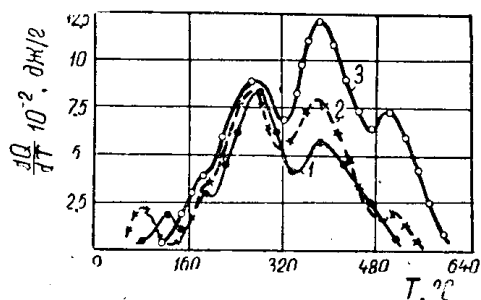


Рис. 7. Спектры выделения запасенной энергии в кристаллах SrF_2 , облученных γ -лучами и в реакторе:

- 1 — облучение γ -лучами, поглощенная доза — $6,25 \cdot 10^7$ рад, $m = 5,7182$ г;
- 2 — облучение в реакторе в течение 9 час. $m = 6,672$ г;
- 3 — облучение γ -лучами, поглощенная доза $1 \cdot 10^9$ рад, $m = 5,718$ г

меняется (несоответствие интенсивностей пиков на рисунках обусловлена различием в весе исследуемых образцов). Если пик при температуре 280°C в облученном рентгеновскими лучами SrF_2 слаб, то в облученном γ -лучами начинает расти и также достигает насыщения: интенсивность пика при поглощенных дозах $6,25 \cdot 10^7$ и $1 \cdot 10^9$ рад почти одинакова (рис. 7, кривые 1 и 3).

Пик при температуре 400°C, отсутствующий в облученном рентгеновскими лучами SrF_2 , появляется в облученном γ -лучами дозой $6,25 \cdot 10^7$ рад (интенсивность его несколько меньше интенсивности пика при температуре 280°C) и продолжает расти при дальнейшем облучении). Если в облученном γ -лучами SrF_2 (поглощенная доза $6,25 \cdot 10^7$ рад) отсутствует пик при температуре 500°C, то в облученном поглощенной дозой $1 \cdot 10^9$ рад этот пик достигает значительной величины.

Итак, в спектре запасенной энергии облученного электромагнитным излучением (рентгеновскими и γ -лучами) кристалла SrF_2 с ростом поглощенной дозы появляются новые пики, причем каждый вновь появляю-

шийся пик имеет температуру более высокую, чем предшествующие пики. Аналогичное явление наблюдается и для CaF_2 . Можно предположить, что в щелочноземельных фторидах с ростом поглощенной дозы идет трансформация одних дефектов в другие, термически более устойчивые.

Для выяснения влияния корпускулярного излучения на спектры выделения запасенной энергии были проведены исследования облученных в реакторе образцов CaF_2 , SrF_2 и BaF_2 .

В одной из наших работ [10] установлено, что спектры оптического поглощения кристаллов CaF_2 , облученных рентгеновскими лучами и протонами, подобны. В спектрах оптического поглощения кристаллов CaF_2 , облученных γ -лучами и в реакторе, в области длин волн от 220 до 1100 мкм наблюдается, как и в облученных рентгеновскими лучами и протонами, четыре полосы поглощения с максимумами при 225, 335, 400 и 580 мкм . Такая аналогия в спектрах оптического поглощения кристаллов CaF_2 , облученных различными видами излучений, позволяет сделать предположение об аналогии радиационных нарушений. В пользу этого предположения говорят и исследования спектров выделения запасенной энергии, результаты которых приведены на рис. 8.

Закономерное различие площадей, ограниченных кривыми $\frac{dQ}{dT}$ для исследуемых кристаллов, свидетельствует о наличии зависимости величины запасенной энергии от химического состава соединения и для облучения в реакторе.

В спектрах выделения запасенной энергии наблюдается для каждого материала по пять пиков. При переходе от BaF_2 к CaF_2 , т. е. по мере увеличения энергии решетки соединения, происходит смещение максимумов пиков в область более высоких температур (см. рис. 8 и табл. 2). Это обстоятельство свидетельствует о том, что дефекты, наведенные облучением в реакторе, являются термически более устойчивыми в материале с большей энергией решетки CaF_2 , т. е. наблюдается аналогия в свойствах дефектов как и в случае рентгеновского и γ -излучений.

Таблица 2

Температуры максимумов пиков выделения запасенной энергии в кристаллах CaF_2 , SrF_2 и BaF_2 , облученных различными видами излучений

Материал	Температуры максимумов пиков выделения энергии, °С												
	Рентгеновские лучи		γ-лучи				Реактор						
CaF_2	120—130	220	310	100	220	360	520		180	200	300	380	520
SrF_2	100—130	200	280	120	200	280	380	500	90	200	280	380	500
BaF_2	—	—	—	120	200	280	400		50	130	200	290	400

В спектрах оптического поглощения кристаллов CaF_2 и SrF_2 , приведенных на рис. 9, наблюдается четыре полосы поглощения с максимумами, приходящимися в CaF_2 на длины волн 225, 335, 400 и 580 мкм и в SrF_2 — 330, 400, 500, 630 мкм .

Аналогия в спектрах оптического поглощения и спектрах выделения запасенной энергии кристаллов, облученных в реакторе, подтверждает предположение об аналогии дефектов во фторидах щелочноземельных металлов, наводимых определенным видом излучения. Даже из спектров оптического поглощения, облученных в реакторе CaF_2 и SrF_2 , следует, что концентрация дефектов в CaF_2 при равных условиях облучения значительно больше, чем в SrF_2 , что и находит проявление в величине за-

пасенной энергии (о концентрации дефектов мы судим по интенсивности полос поглощения).

Сравнивая спектры выделения запасенной энергии в кристаллах CaF_2 , SrF_2 и BaF_2 , облученных γ -лучами и в реакторе (рис. 1, 7, 8, табл. 2), можно судить об аналогии дефектов, создаваемых различными видами излучений. Так, например, для SrF_2 максимумам пиков выделения

запасенной энергии соответствуют одинаковые температуры (рис. 7, табл. 2). То же самое справедливо и для кристалла BaF_2 с той лишь

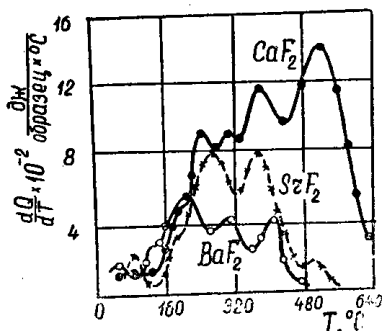


Рис. 8. Спектры выделения запасенной энергии в кристаллах CaF_2 , SrF_2 и BaF_2 , облученных в реакторе в течение 9 часов. (CaF_2 $m = 5,136$ г., SrF_2 $m = 5,718$ г., BaF_2 $m = 7,502$ г)

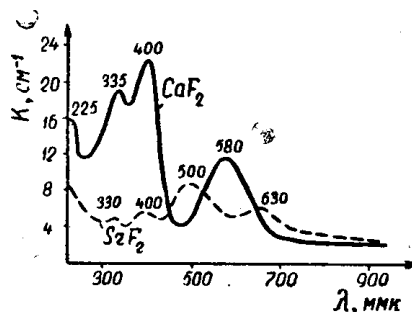


Рис. 9. Спектры оптического поглощения кристаллов CaF_2 и SrF_2 , облученных в реакторе

разницей, что при облучении в реакторе наблюдается слабый пик при температуре 50°C , не наблюдаемый в случае облучения кристаллов γ -лучами.

Пик при температуре 300°C , наблюдаемый для облученного в реакторе CaF_2 , отсутствует в облученном γ -лучами, но наблюдается для рентгеновских лучей (табл. 2). Следует заметить, что, если для SrF_2 и BaF_2 температуры максимумов пиков совпадают при облучении γ -лучами и в реакторе, то в CaF_2 при облучении в реакторе пики в интервале температур до 400°C сдвинуты в область более высоких температур, чем в случае облучения γ -лучами (табл. 2).

Аналогичное явление наблюдается для кристаллов CaF_2 в кривых термовысвечивания (рис. 11). Как видно из рис. 11, максимумы пиков термовысвечивания для CaF_2 , облученного в реакторе, сдвинуты в область более высоких температур, чем для CaF_2 , облученного γ -лучами. В то же время наблюдается аналогия не только в числе пиков, но и в соотношении их интенсивностей для CaF_2 , облученного γ -лучами и в реакторе, свидетельствуя об аналогии действия этих видов излучения.

Объяснить это смещение пиков пока не представляется возможным, но вполне возможно, что для CaF_2 облучение в реакторе вносит какую-то специфику в сравнении с облучением SrF_2 и BaF_2 . Так, например, нами замечено, что облученные в реакторе кристаллы CaF_2 обладают более сильной наведенной активностью, чем кристаллы SrF_2 и BaF_2 .

Как известно, в случае облучения в реакторе очень трудно проводить дозиметрию излучения. Для этих целей вполне целесообразно использовать калориметрический метод. Зная зависимость запасенной энергии от поглощенной дозы γ -излучения (рис. 3), можно определить по величине запасенной энергии, выделяемой из облученного в реакторе кристалла, какую поглощенную дозу получил этот материал в реакторе. Здесь мы исходим из положения, что облучение γ -лучами и в реакторе аналогично, равноценно. Так, для CaF_2 , облученного в реакторе в течение

9 час., запасенная энергия составляет 6,5 дж/г. В случае γ -излучения это соответствует поглощенной дозе $4,8 \cdot 10^7$ рад. Можно, очевидно, с определенным приближением (так как интенсивности излучения различны) считать, что в месте облучения CaF_2 в реакторе мощность дозы излучения соответствует 1700 р/сек.

Выше сказанное есть только лишь рекомендация, расширяющая возможности калориметрических исследований запасенной энергии для целей дозиметрии, и требующая детальной и тщательной проверки и разработки.

О природе дефектов, ответственных за запасенную энергию в кристаллах CaF_2 , SrF_2 и BaF_2

Определять наличие тех или других дефектов в твердом теле можно по изменению какого-либо свойства. У фторидов щелочноземельных металлов наиболее подробно изучены оптические свойства. Однако эти исследования не позволяют авторам сделать однозначных выводов о природе дефектов. Так, например, замеченное Лисициной [15] различие в кинетике роста полос поглощения кристаллов CaF_2 , облученных протонами, позволяет сделать предположение, что за полосы поглощения 225, 335 и 400 мкм ответственны дефекты, отличные по своей природе от дефектов, ответственных за полосу поглощения 560 мкм.

Другие авторы [16] приписывают всем четырем полосам поглощения, наблюдаемым в области длин волн 220—1000 мкм, один и тот же тип дефекта.

Исследования запасенной энергии в сочетании с другими проводимыми нами исследованиями (оптического поглощения, термовысвечивания) позволяют высказать некоторые предположения относительно природы дефектов, ответственных за запасенную энергию.

В работах Головчанского и др. [20] высказывается предположение, что за запасенную энергию в щелочногалогидных кристаллах, облученных протонами, ответственны центры окраски (F , M -центры и более сложные центры). Представляется интересным установить, справедливо ли это положение и для фторидов щелочноземельных металлов.

С этой целью по спектру поглощения кристалла CaF_2 , облученного γ -лучами (рис. 10), была рассчитана концентрация центров окраски, ответственных за поглощение в области длин волн 220—1100 мкм (табл. 3). Расчет производился по формуле Смакулы [17], которая

Таблица 3

Положение максимума полосы, мкм	ω (эв)	k (см ⁻¹)	N (см ⁻³)
580	0,372	8,7	$3,4 \cdot 10^{16}$
400	0,496	16,6	$8,8 \cdot 10^{16}$
335	0,65	14,5	$10 \cdot 10^{16}$
225	0,5	13,9	$7,4 \cdot 10^{16}$

в предположении, что сила осциллятора для CaF_2 равна 1 для всех полос поглощения, принимает вид

$$N = 1,06 \cdot 10^{16} k\omega, \quad [18]$$

где k — коэффициент поглощения в максимуме полосы (см⁻¹);
 ω — ее полуширина (эв).

Суммарная концентрация центров окраски равна $3 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$. Запасенная энергия для этого случая равна $2 \cdot 10^{19} \text{ эв}$. Если считать ответственными за запасенную энергию в кристаллах CaF_2 простые центры (типа F -центра в щелочногалогидных кристаллах), то их концентрация должна быть для указанного случая порядка $1,5 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$ (предположение, что энергия такого центра не превосходит ширины запретной зоны $\text{CaF}_2 \Delta = 13,5 \text{ эв}$).

Как видим, концентрации центров окраски, определенные оптическим способом и приближенным расчетом, исходя из величины запасенной энергии, не совпадают. Это обстоятельство позволяет сделать следующие предположения:

1. За запасенную энергию в кристаллах щелочноземельных фторидов ответственны не только простые, но и сложные центры окраски (возможно, коагулянты простых центров).

2. За запасенную энергию ответственны не только дефекты, определяемые оптическим способом в интервале длин волн 220—1100 мкм. В пользу этого предположения говорят данные Л. А. Лисицыной, согласно которым в спектре оптического поглощения кристаллов CaF_2 , облученных протонами, помимо «традиционных» полос с максимумами при 225, 335, 400 и 560 мкм наблюдаются в далекой ультрафиолетовой области спектра две новые полосы с максимумами при 193 мкм (6,4 эв) и 187 мкм (6,7 эв). Автором также обнаружено появление, при больших дозах облучения (начиная с $10^{15} \text{ протон/см}^2$), дополнительной полосы с максимумом при 800 мкм. Появление этой полосы было замечено также Фонгом [14] в облученных γ -лучами кристаллах CaF_2 .

Очевидно, дефекты, ответственные за указанные полосы, вносят также определенный вклад в суммарную величину запасенной энергии.

Совместное исследование запасенной энергии, оптического поглощения и термовысвечивания позволило нам ответить на вопрос: электронно-дырочные ли дефекты ответственны за запасенную энергию или же дополнительно какие-то другие дефекты?

Прежде всего измерение спектров оптического поглощения в процессе термического отжига, облученных γ -лучами CaF_2 , указывает, что в области температур до 360°C наблюдается уменьшение интенсивно-

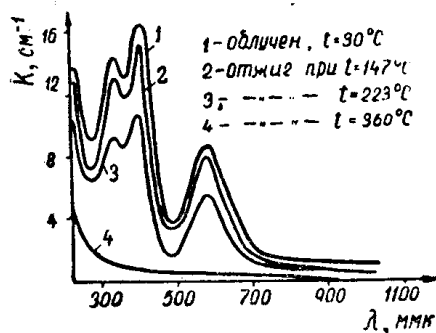


Рис. 10. Изменение спектров оптического поглощения кристаллов CaF_2 , облученных γ -лучами, при термическом отжиге.

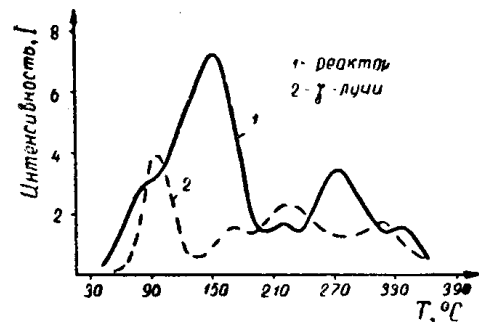


Рис. 11. Кривые термовысвечивания кристаллов CaF_2 , облученных γ -лучами и в реакторе ($g = 5^\circ \text{ C/мин}$)

сти полос поглощения (рис. 10). При этом не наблюдается предпочтительного изменения интенсивности какой-либо из четырех полос, интенсивность полос уменьшается равномерно; в указанной области температур происходит полностью их отжиг.

При нагревании облученных кристаллов CaF_2 обнаружено четыре пика на кривой термолюминесценции в области температур от комнатных до 300—360 С (рис. 11, кривая 2). Поскольку термолюминесценция кристаллов обусловлена разрушением электронно-дырочных центров, можно предположить, что за полосы поглощения 225, 335, 400 и 560 мкм ответственны в кристаллах CaF_2 электронные и дырочные центры.

Нагрев кристаллов CaF_2 в области температур 360—550°C не сопровождается люминесценцией. Это дает основание предположить, что за пики выделения запасенной энергии при температуре 360°C и 520°C в кристаллах CaF_2 ответственны другие дефекты, но только не электронно-дырочного типа. Возможно, в указанной области температур отжигаются дефекты, ответственные за оптическое поглощение при длинах волн 193 мкм и 187 мкм, природа которых не выяснена.

Наблюдаемое интенсивное газовыделение при нагревании облученного γ -лучами порошка CaF_2 в области температур около 360°C позволяет предположить, что в этой области температур и выше происходит, очевидно, отжиг более сложных нарушений структуры CaF_2 , чем электронно-дырочные центры.

Выводы

1. На примере ионных кристаллов — фторидов щелочноземельных металлов, подтверждена установленная для щелочногалогидных кристаллов зависимость изменения свойств под действием излучения от химического состава соединений. Характеристикой изменения свойств под действием излучения выбрана запасенная энергия.

2. Запасенная энергия характеризует стойкость радиационных нарушений в ионных кристаллах различного состава и является характеристикой суммарных радиационных нарушений, сохранившихся в кристалле после воздействия излучения.

3. Для щелочноземельных фторидов, облученных рентгеновскими, γ -лучами и в реакторе, наблюдается уменьшение запасенной энергии по мере перехода от материала с большей энергией решетки CaF_2 к материалу с наименьшей энергией решетки — BaF_2 .

4. Спектры выделения запасенной энергии кристаллов CaF_2 , SrF_2 и BaF_2 , облученных γ -лучами и в реакторе, аналогичны, что дает основание высказаться и за аналогичность дефектов, создаваемых различными по природе видами излучения.

5. Максимумы пиков выделения запасенной энергии в CaF_2 сдвинуты в область более высоких температур, чем в SrF_2 и BaF_2 , что дает возможность сделать предположение о большей устойчивости дефектов, наведенных излучением в CaF_2 — материале с большей энергией решетки.

6. Кинетика запасенной энергии от дозы излучения имеет две стадии. При облучении γ -лучами в интервале поглощенных доз до $3 \cdot 10^8$ рад наблюдается интенсивное запасание энергии. Дальнейшее облучение сопровождается тенденцией запасенной энергии в SrF_2 и BaF_2 к насыщению; в CaF_2 выхода запасенной энергии на насыщение не наблюдается.

7. Зависимость запасенной энергии от поглощенной дозы дает возможность использовать калориметрический метод для дозиметрии.

8. На примере SrF_2 показано, что с ростом поглощенной дозы в спектре запасенной энергии происходит появление новых пиков, обусловленных, по-видимому, появлением новых дефектов.

9. CaF_2 в ряду щелочноземельных фторидов является наиболее эффективным аккумулятором энергии излучения. Наиболее эффективное запасание энергии наблюдается при малых поглощенных дозах (рент-

геновские лучи). С ростом дозы излучения процент запасенной энергии от поглощенной уменьшается. Запасенная энергия при облучении γ -лучами составляет от поглощенной кристаллом энергии от сотой доли процента для BaF_2 до нескольких процентов для CaF_2 .

10. Вклад в запасенную энергию в CaF_2 вносят не только дефекты, ответственные за оптическое поглощение при данных волн 225, 335, 400 и 560 мкм. Дефекты, ответственные за эти полосы поглощения, носят электронно-дырочный характер и ответственны за запасенную энергию в области температур от комнатных до 300—330°C.

ЛИТЕРАТУРА

1. Б. В. Будылин, А. А. Воробьев. Действие излучений на ионные структуры. Госатомиздат, М., стр. 100, 1962.
2. Дж. Динс, Дж. Винийард. Радиационные эффекты в твердых телах. ИЛ, М., стр. 114, 1960.
3. A. W. Overhauser. Phys. Rev., 94, 1551, 1954.
4. K. Kobayashi. Phys. Rev., 102, 348, 1956.
5. J. Trnka. Czechosl. Journ. Phys., 8, 1958.
6. T. T. Phelps, E. Pearlstun. Phys. Rev., 128, 4, 1962.
7. N. Z. Hennen. Ang. Phys., 48, Xvb, 1963.
8. А. В. Кузьмина. Диссертация. Томск, 1964.
9. И. В. Степанов, М. А. Васильева. Сб. «Рост кристаллов». Изд. АН СССР, 1957.
10. Р. Егер. Дозиметрия и защита от излучений. Госатомиздат, М., 1961.
11. Е. К. Завадовская, Н. М. Тимошенко, В. А. Попов, В. А. Чернышев, Л. А. Лисицина. Изв. ТПИ, т. 139, стр. 309, 1965.
12. А. А. Воробьев. Действие излучений на свойства материалов. Тр. конф., Новосибирск, стр. 5, 1963.
13. H. Peisl. Z. Angew. Phys., 14, H. 9, 529, 1962.
14. F. K. Fong. J. Chem. Phys., 41, 3, 1964.
15. Л. А. Лисицина. Опт. и спектроскопия. 19, стр. 295, 1965.
16. P. Gorlich, H. Karras, W. Lüdke, H. Mothes, R. Reimann. Phys. Stat. Sol., 3, 378, 1963.
17. Smakula. Z. Phys., 59, 603, 1930.
18. S. Bagile. J. Chem. Phys., 20, 297, 1952.
19. Е. К. Завадовская, А. В. Кузьмина, Н. М. Тимошенко, И. С. Шишкин. ПТЭ, 5, 1966.
20. Е. К. Завадовская, А. В. Кузьмина, Е. М. Головчанский, В. Г. Вахромеев. Изв. вузов. Физика, 4, 1966.